様式第十三を次のように改める。

様式第十三（第９条第１項関係）

特定半導体生産施設整備等計画の認定申請書

年　　月　　日

経済産業大臣　名　　殿

住　　所
名　　称
代表者の氏名

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第１１条第１項の規定に基づき、下記の計画について認定を受けたいので申請します。

特定半導体生産施設整備等計画

１　名称等（注１）

（１）代表申請者の名称等

事業者の氏名又は名称　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者名（事業者が法人の場合）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資本金の額又は出資の総額　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

常時使用する従業員の数　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法人番号　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日本標準産業分類における該当中分類名称及びその番号　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

担当者連絡先（所属、氏名、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（２）共同申請者の名称等

事業者の氏名又は名称　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者名（事業者が法人の場合）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資本金の額又は出資の総額　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

常時使用する従業員の数　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法人番号　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日本標準産業分類における該当中分類名称及びその番号　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

担当者連絡先（所属、氏名、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注１）　代表申請者に特定半導体の生産実績がない場合は、生産実績を有する事業者との共同申請を必ず行うこと。その際、代表申請者との資本関係を示す資料及び代表申請者が本計画に基づいて行う事業が実施できなくなった場合に当該事業を引き継いで実施する又は特定半導体の生産を代わりに行うことができる旨の誓約書、添付書類を提出すること。

また、代表申請者又は代表申請者に特定半導体の生産実績がない場合に共同申請する生産実績を有する事業者は、国内法人（国内に本店又は主たる事務所を有する法人）であること。

２　特定半導体生産施設整備等計画の目標

３　特定半導体生産施設整備等計画の内容及び実施期間

（１）特定半導体生産施設整備の内容

（イ）施設概要

施設の名称				
施設の所在地（住所）（注２）				
敷地面積		㎡	建築面積	㎡
主要製品				
生産能力（想定する稼働率）	（　　）		万枚／月（１２インチ換算）（%）	
総従業員数（注３）（うち技術者数）	（　　）		人	

（注２）土地・建物の所有関係に関する資料、工場等の配置図、設計図、設備の配置図を提出すること。
（注３）生産開始時に予定する従業員の人数を記載すること。

（ロ）事業実施期間

	投資着手（発注）	建物新設、設備設置	操業開始
特定半導体生産施設整備	年　月	年　月～　年　月 （最短で▲ヶ月間必要）	年　月